## ホットエンボスおよび研磨加工による可動構造を接合積層した 大変位ポリマー MEMS の製作プロセス開発

天谷 論\*, ダオ ベト ズン\*\*, 杉山 進\*\*\*

Development of Fabrication Process for Large-Displacement Polymer MEMS with Stacked Movable Structures Based on Hot Embossing and Polishing

Satoshi AMAYA\*, Viet Dzung DAO\*\*, and Susumu SUGIYAMA\*\*\*

- \*立命館大学大学院理工学研究科(〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1)
- \*\*立命館大学総合理工学研究機構(〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1)
- \*\*\*立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構(〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1)
- \*Graduate School of Science and Engineering, Ritsumeikan University (1-1-1 Noji-higashi, Kusatsu-shi, Shiga 525-8577)
- \*\*Research Organization of Science and Engineering, Ritsumeikan University (1-1-1 Noji-higashi, Kusatsu-shi, Shiga 525-8577)
- \*\*\*Ritsumeikan-Global Innovation Research Organization, Ritsumeikan University (1-1-1 Noji-higashi, Kusatsu-shi, Shiga 525-8577)

概要 本論文では、ホットエンボスと研磨加工を用いたポリマーMEMS デバイス製作プロセスの開発について報告する。開発した製作プロセスは、まず2段構造のSi型を製作し、デバイス構造をホットエンボスにより成形した。その後、成形した試料と基板となるPMMA 板とを表面活性化法により接合した。接合後の試料上面には、ホットエンボス後に残る残膜があり、これを研磨加工によって除去した。最後に、デバイス表面に Au をスパッタリングによってコーティングした。この製作プロセスを適用し、V字ビームをもつ PMMA 製熱駆動マイクロアクチュエータを製作・評価し、デバイス材料をSiとした場合に比べ10 倍大きく変位することを確認した。

## Abstract

This paper reports on our study of a fabrication process for polymer MEMS devices utilizing hotembossing and polishing steps. In this paper, a PMMA thermal microactuator was developed and characterized to demonstrate the process's capability and robustness. In the hot-embossing step, a two-step silicon mold fabricated using bulk micromachining technology was used to create PMMA microstructures. Then, the hot-embossed structures were bonded to the PMMA substrate using a surface activation bonding method, and the back layer of the hot-embossed PMMA structure that remained after hot embossing was removed by a polishing step to release the movable microstructures. A V-shaped PMMA thermal microactuator with a thickness of about  $50\,\mu\rm m$  was fabricated and tested successfully. The displacement was about 10 times larger than that of a Si counterpart at the same temperature difference.

Key Words: Polymer MEMS, Hot Embossing, Polishing Process, Thermal Actuator